

### [Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)  
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)  
[.net](#)  
[Innowacje](#)  
[Nauka](#)  
[Technologie](#)

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



[Strona główna](#) > [Edukacja](#) > [Konkursy i granty](#)

## II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student - Wynalazca”



Rozpoczęła się właśnie II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student - Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach projektu pt. „Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej” - program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Konkurs adresowany jest do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali samodzielnie lub wspólnie wynalazku lub wzoru użytkowego i zgłosili go do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą, albo w trakcie studiów uzyskali prawo wyłączne na wynalazek lub wzór użytkowy, którego są twórcami lub współtwórcami.

**Organizatorzy:**

Politechnika Świętokrzyska, Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej przy wsparciu organizacyjnym Urzędu Patentowego RP, Parlamentu Studentów RP, Forum Uczelni Technicznych

**Patronat Honorowy:**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Minister Gospodarki  
Prezes Urzędu Patentowego RP

**Cel konkursu:**

Aktywizacja studentów na rzecz badań,  
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej,  
Upowszechnianie wiedzy nt. ochrony własności przemysłowej,  
Promocja młodych wynalazców na forum krajowym i międzynarodowym.

**Warunki uczestnictwa:**

Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełnią jeden z następujących warunków:  
są studentami I, II lub III stopnia polskiej uczelni i są twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego oraz zgłosili swoje rozwiązanie do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów,  
są absolwentami polskiej uczelni i są twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego, który zgłosili do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów lub do 6 miesięcy po zakończeniu studiów,  
są twórcami lub współtwórcami wynalazków lub wzorów użytkowych, na które zostały udzielone prawa wyłączne w okresie trwania studiów.

**Nagrody:**

Dla 3-5 Twórców, reprezentujących trzy nagrodzone wynalazki, przewidziano bezpłatny udział w „40th International Exhibition of Inventions of Geneva” w dniach 18-22 kwietnia 2012 r. - prezentacja wynalazku na stoisku wystawienniczym w Genewie oraz podróż i pobyt Twórców.  
Dla Twórców trzech kolejnych wynalazków zostaną przyznane wyróżnienia.

**Kryteria oceny:**

Komisja Konkursowa zwróci uwagę w szczególności na:

użyteczność rozwiązania dla społeczeństwa;  
możliwą powszechność jego wykorzystania;  
wpływ rozwiązania na oszczędność energii;  
wpływ rozwiązania na eko-system.

**Termin Konkursu:**

Formularz zgłoszeniowy online lub w wersji Word lub PDF, należy wypełnić i przesłać do Politechniki Świętokrzyskiej na adres wskazany w Formularzu w terminie do 31 stycznia 2012.

<http://laboratoria.net/edukacja/konkursy-i-granty/12136.html>

**Informacje dnia:** [W Polsce żyje miasto ludzi uratowanych dzięki przeszczepom szpiku](#) [Popularny lek na tarczycę może mieć związek z zanikiem kości](#) [W ostatnich 60 latach światowa produkcja żywności stale rosła](#) [Sztuczna inteligencja niesie zagrożenia dla rynku pracy](#) [Program naprawczy dla NCBR IChF PAN z grantem KE](#) [W Polsce żyje miasto ludzi uratowanych dzięki przeszczepom szpiku](#) [Popularny lek na tarczycę może mieć związek z zanikiem kości](#) [W ostatnich 60 latach światowa produkcja żywności stale rosła](#) [Sztuczna inteligencja niesie zagrożenia dla rynku pracy](#) [Program naprawczy dla NCBR IChF PAN z grantem KE](#) [W Polsce żyje miasto ludzi uratowanych dzięki przeszczepom szpiku](#) [Popularny lek na tarczycę może mieć związek z zanikiem kości](#) [W ostatnich 60 latach światowa produkcja żywności stale rosła](#) [Sztuczna inteligencja niesie zagrożenia dla rynku pracy](#) [Program naprawczy dla NCBR IChF PAN z grantem KE](#)

## **Partnerzy**